

日本学術振興会
プロセスシステム工学第143委員会
第144回委員会議事録

1. 日 時： 平成15年10月10日（金） 13：00～13：10

2. 場 所： 東京 弘済会館 （東京都千代田区麴町5-1）

3. 出席者： 33名（順不同）

委員長：小野木克明（名古屋大学）

委 員：高松武一郎（京都大学）、西谷紘一（奈良先端大学院大学）、大杉 健（ジャパンエナジー）、川村継夫（三井化学）、重政 隆（東芝）、高田晴夫（三菱化学）、柘植義文（九州大学）、大嶋正裕（京都大学）、山下善之（東北大学）、橋爪 進（名古屋大学）、伊藤利昭（名古屋工業大学）、栗本英和（名古屋大学）、武田和宏（九州大学）、矢鴫智之（名古屋大学）、黒岡武俊（富山大学）、加納 学（京都大学）、北島禎二（東京農工大学）、濱口孝司（名古屋工業大学）、松本秀行（東京工業大学）、森岡 肇（大阪ガス）、垣花克彦（代理：向山弘人、住友化学工業）、轡義則（住友化学工業）、馬場一嘉（代理：小園英俊、ダイセル化学工業）、小崎恭寿男（代理：昆潤一郎、日揮）、佃 正樹（日産化学工業）、西野由高（日立製作所）、松岡 豊（代理：山田 明、三井化学）、一津屋茂（三井化学）、杉浦彰俊（森永乳業）、坂井 幹（山武）、捧 基（代理：小澤興一郎、横河情報システムズ）、坂本英幸（横河電機）

4. 委員会

1) ワークショップ No. 26 への参加のお願いがあった。（資料#1）

2) 第2回研究会（7月18日）のアンケート結果について説明があった。（資料#2）

3) 第1回研究会（5月23,24日）のグループディスカッションの内容を各グループ代表者がまとめたものが配布され、今後の研究会、ワークショップに生かしていきたいとの説明があった。（資料#3）

4) 今後の研究会の案内があった。

第4回研究会 平成15年12月12日（金） 京都（京都大学桂キャンパス）

テーマ：マイクロプラントの設計と制御

第5回研究会 平成16年2月6日（金） 東京（弘済会館）

テーマ：安全管理関連

（懇親会を含む）

また、次回研究会に関連して、大嶋委員から京都大学桂キャンパスの説明があった。

配布資料：

#1: ワークショップ No. 26 申込用紙および参加名簿（2003年10月9日現在）

#2: 平成15年度第2回研究会のアンケート結果

#3: 平成15年度第1回研究会グループディスカッションまとめ